

کد کنترل



479A

479

A

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمکز) - سال ۱۴۰۰

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه

۹۹/۱۲/۱۵



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

رشته نانو شیمی - (کد ۲۲۴۴)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

| ردیف | مواد امتحانی | تعداد سؤال | از شماره | تا شماره |
|------|--|------------|----------|----------|
| ۱ | مجموعه دروس تخصصی: - ریاضیات عمومی - شیمی پایه (شیمی آلی، معدنی، تجزیه و شیمی فیزیک) - مبانی نانوتکنولوژی | ۴۵ | ۱ | ۴۵ |

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالات و پائین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

تدریسات تكميلي

کدام است؟

۱- مقدار انتگرال

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\sin^3 x) \cdot \cos(\cos^3 x) dx$$

(۱) $\frac{\pi}{2} \cos 1$
 (۲) $\frac{\pi}{4} \cos 1$
 (۳) $\frac{\pi}{2} \sin 1$
 (۴) $\frac{\pi}{4} \sin 1$

کدام است؟

۲- مقدار

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}$$

(۱) e
 (۲) ۲
 (۳) ۱/۳
 (۴) $e - 1$

کدام است؟

۳- مقدار

$$\lim_{t \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \int_0^t [2 \sin x] dx$$

(۱) $\frac{\pi}{3}$
 (۲) ۰
 (۳) $\frac{\pi}{2}$
 (۴) $\frac{2\pi}{3}$

-۴ مقدار $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n-1} \right)$ کدام است؟

۱)

$\ln 2$ ۲)

$\ln 3$ ۳)

∞ ۴)

-۵ نمودار کدام تابع، نمودار تابع $f(x) = x - \sin x$ را در مبدأ مختصات با زاویه $\frac{\pi}{4}$ قطع می‌کند؟

$g(x) = x + \sin x$ ۱)

$g(x) = 2x + \sin x$ ۲)

$g(x) = 2x - \sin x$ ۳)

$g(x) = x + 2\sin x$ ۴)

-۶ مجانب مایل تابع $f(x) = 2x + 5 + \frac{4x^2 - 5x + 1}{x-1}$ کدام است؟

$y = 4x + 2$ ۱)

$y = 4x + 5$ ۲)

$y = 2x + 5$ ۳)

۴) مجانب مایل ندارد.

-۷ مساحت ناحیه محصور بین نمودار تابع $y = x^3$ ، خط مماس بر $y = x^3$ در نقطه $(1,1)$ و زیر خط $y = -1$ ، کدام است؟

$\frac{55}{12}$ ۱)

$\frac{60}{12}$ ۲)

$\frac{65}{12}$ ۳)

$\frac{70}{12}$ ۴)

-۸ مساحت ناحیه واقع در صفحه xy و محدود به منحنی $\begin{cases} x = \cos 2\theta - 2\cos \theta \\ y = \sin 2\theta + 2\sin \theta \end{cases}$ کدام است؟

$\frac{\pi}{2}$ ۱)

2π ۲)

3π ۳)

π ۴)

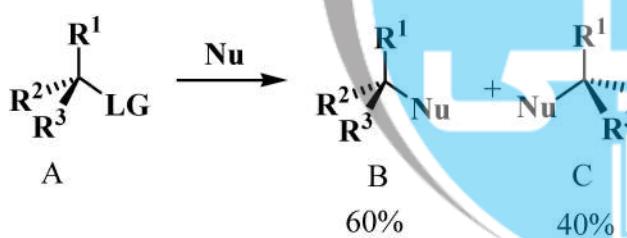
-۹ مشتق جهتی تابع $f(x, y, z) = y^z + \ln(x^y + z^x)$ در نقطه $M(1, 2, -1)$ و در امتداد بردار $\vec{A} = 2\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$ کدام است؟

- (۱) $-\frac{5}{3}$
 (۲) $-\frac{8}{3}$
 (۳) $\frac{7}{3}$
 (۴) $-\frac{4}{3}$

-۱۰ فرض کنید C مرز جهت‌دار ناحیه مربعی شکل $x \leq \pi, y \leq \pi, z = 2$ در صفحه $z = 2$ درجهت راستگرد باشد. مقدار $\oint_C \sin z dx - \cos x dy + \sin y dz$ کدام است؟

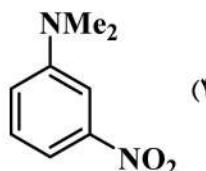
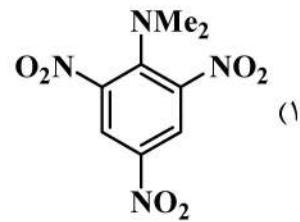
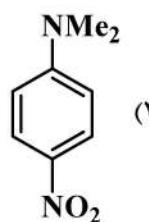
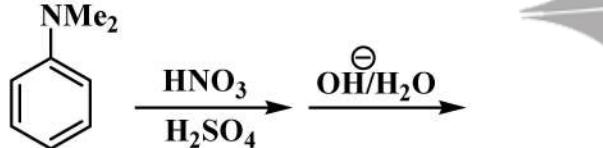
- (۱) 2π
 (۲) $\frac{\pi}{2}$
 (۳) $\frac{2}{\pi}$
 (۴) π

-۱۱ ترکیب فعال نوری خالص A طی واکنش جانشینی هسته‌دوستی آلیاتیک یک جفت انانتیومر B و C را با نسبت ۶۰:۴۰ حاصل می‌کند. چند درصد فراورده طی مکانیسم S_N1 و چند درصد طی S_N2 تولید شده است؟

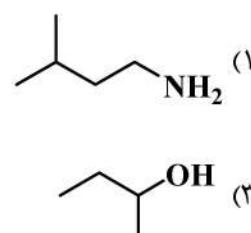
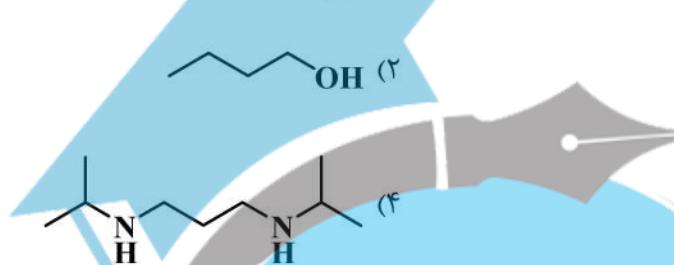
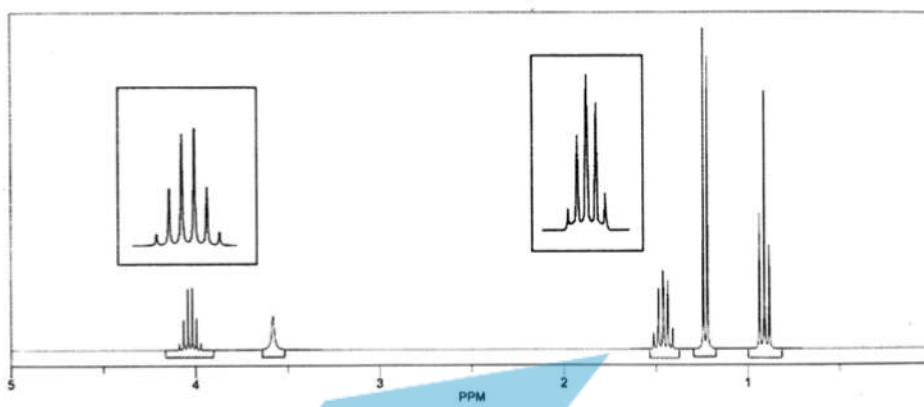


- (۱) $(S_N2) 72\%$ و $(S_N1) 18\%$
 (۲) $(S_N2) 40\%$ و $(S_N1) 60\%$
 (۳) $(S_N2) 76\%$ و $(S_N1) 24\%$
 (۴) $(S_N2) 88\%$ و $(S_N1) 12\%$

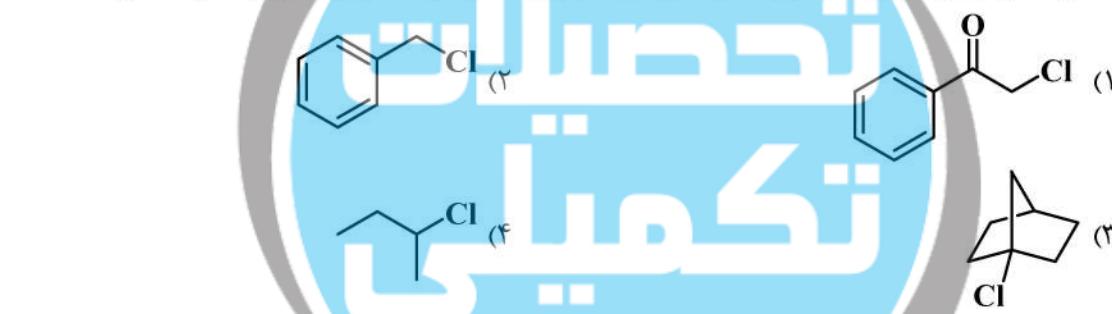
-۱۲ محصول واکنش زیر کدام است؟



-۱۳- با توجه به طیف ^1H NMR زیر، ساختار ترکیب مربوطه کدام است؟



-۱۴- کدامیک از ترکیبات زیر هم در واکنش $\text{S}_{\text{N}}2$ و هم در واکنش $\text{S}_{\text{N}}1$ سریع تراز بقیه شرکت می‌کند؟



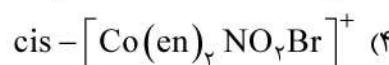
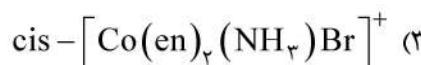
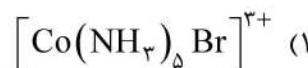
-۱۵- در کدامیک از گونه‌های زیر، زاویه F-S-F بیشتر است؟



-۱۶- کدام ترکیب زیر، نیمرسانای نوع p است؟



-۱۷- هیدرولیز بازی کدامیک از کمپلکس‌های زیر، آهسته‌تر انجام می‌شود؟



- ۱۸- چنانچه در کمپلکس $\left[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6 \right]^{2+}$ لیگاندهای آمین با لیگاندهای CN^- جایگزین شود، چه تأثیری روی تغییرپذیری آن در واکنش‌های جانشینی لیگاند خواهد داشت؟
- بی اثرتر می‌شود.
 - تغییرپذیرتر خواهد شد.
 - اثری روی سرعت واکنش جانشینی نخواهد داشت.
 - سرعت واکنش جانشینی در محیط بازی بیشتر خواهد شد.
- ۱۹- اگر $4/4\text{ mL HNO}_3 1/0\text{ M}$ به رسوبی شامل $24/1\text{ mg Pb(OH)}_2$ و 78 mg Bi(OH)_3 از اضافه شود، چند درصد اسید برای حل کردن رسوب مصرف خواهد شد؟

$$\text{FW(Bi(OH)}_3 = 260 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$$

$$\text{FW(Pb(OH)}_2 = 241 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$$

- (۱) ۱۲/۵
 (۲) ۲۵
 (۳) ۳۷/۵
 (۴) ۵۰

- ۲۰- در یک روش رسوب‌دهی الکتروشیمیایی (الکتروولیز)، برای جدا کردن $99/99\%$ از یک آنالیت (M^{n+}) از محلول، پتانسیل الکترود کار چقدر جابه‌جا می‌شود؟
- پتانسیل الکترود کار به اندازه $\frac{178}{n}^{\circ}/236$ به سمت پتانسیل‌های مثبت جابه‌جا می‌شود.
 - پتانسیل الکترود کار به اندازه $\frac{7}{n}^{\circ}/236$ به سمت پتانسیل‌های منفی جابه‌جا می‌شود.
 - پتانسیل الکترود کار به اندازه $\frac{7}{n}^{\circ}/178$ به سمت پتانسیل‌های منفی جابه‌جا می‌شود.
 - پتانسیل الکترود کار به اندازه $\frac{7}{n}^{\circ}/178$ به سمت پتانسیل‌های منفی جابه‌جا می‌شود.

- ۲۱- کدامیک از عوامل زیر باعث افزایش شدت فلوروسانس در محلول می‌گردد؟
- کاهش دمای محلول، افزایش شدت منبع تابش، کاهش اکسیژن محلول
 - افزایش دمای محلول، کاهش شدت منبع تابش، کاهش اکسیژن محلول
 - کاهش دمای محلول، افزایش شدت منبع تابش، اشباع نمودن محلول از اکسیژن
 - کاهش دمای محلول، کاهش شدت منبع تابش، افزایش نمک فلزی سنگین

- ۲۲- کدام مورد، مقایسه ارتفاع بشقابک‌های فرضی (H) و سرعت خطی فاز متحرک را در کروماتوگرافی مایع (LC) و کروماتوگرافی گازی (GC) به درستی نشان می‌دهد؟
- ارتفاع بشقابک‌ها و سرعت خطی فاز متحرک در LC بیشتر است.
 - ارتفاع بشقابک‌ها و سرعت خطی فاز متحرک در GC بیشتر است.
 - ارتفاع بشقابک‌ها در LC بیشتر و سرعت خطی فاز متحرک در GC کمتر است.
 - ارتفاع بشقابک‌ها در LC کمتر و سرعت خطی فاز متحرک در GC بیشتر است.

- ۲۳- مطابق نظریه جنبشی گازها سهم درجات آزادی ارتعاشی کدام گازها در انرژی درونی بیشتر است؟

HCO₄

H₂S

CO₂

H₂O

- ۲۴- اختلاف انرژی آزاد گیبس و هلمهولتز، برابر با کدام گزینه است؟

pV

TS

T

p

- ۲۵- برای سیستمی که معادله حالت آن، به شکل زیر باشد، کار انجام شده در نتیجه انبساط، متناسب با کدام گزینه است؟

$$\text{ثابت} = pV^{3/5}$$

V^{+2/5}

V^{3/5}

V^{-2/5}

V^{-2/5}

- ۲۶- یکی از روش‌های سنتز نانو ذرات Fe₃O₄، از طریق انجام فرایند سل – ژل در حفرات زئولیت‌ها می‌باشد. این

روش جزء کدامیک از روش‌های سنتز زیر محسوب می‌شود؟

۱) ترمودینامیکی و قالبی

۲) سینتیکی و خود تمام‌شونده

۳) ترمودینامیکی و خود تمام‌شونده

- ۲۷- کدام عبارت در رابطه با میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) صحیح است؟

۱) حالت تماسی میکروسکوپ نیروی اتمی دارای رزولوشن جانبی کمتری است.

۲) تنها نیروی مشارکت‌کننده در انحراف کانتیلوئر در میکروسکوپ نیروی اتمی، نیروی واندروالس است.

۳) در حالت نیروی ثابت تغییرات انحراف کانتیلوئر می‌تواند مستقیماً برای تولید اطلاعات توپوگرافی استفاده شود.

۴) از میکروسکوپ نیروی اتمی می‌توان برای دستکاری سطحی و همچنین انواع نانو لیتوگرافی‌ها استفاده کرد.

- ۲۸- برای یک نانو ماده با مساحت سطح ثابت، کدام گزینه درست است؟

۱) انرژی سطحی با جذب گونه‌های شیمیایی بر سطح، تغییر نمی‌کند.

۲) انرژی سطحی با جذب گونه‌های شیمیایی بر سطح، افزایش می‌یابد.

۳) انرژی سطحی با تغییر مکان اتم‌ها یا یون‌های سطح به سمت داخل کاهش می‌یابد.

۴) انرژی سطحی با تغییر مکان اتم‌ها یا یون‌های سطح به سمت داخل تغییر نمی‌کند.

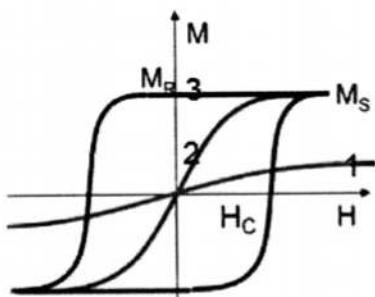
- ۲۹- کدام عبارت برای منحنی‌های زیر صحیح است؟

۱) ۱: پارامغناطیس - ۲: سوپر پارامغناطیس - ۳: فرومغناطیس

۲) ۱: آنتی فرومغناطیس - ۲: پارامغناطیس - ۳: سوپر پارامغناطیس

۳) ۱: آنتی فرومغناطیس - ۲: فرومغناطیس - ۳: پارامغناطیس

۴) دیامغناطیس - ۲: پارامغناطیس - ۳: فرومغناطیس



- ۳۰- کدام عبارت زیر، در رابطه با حالات تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) صحیح است؟

۱) در هر دو تصویربرداری حالت میدان روشن و میدان تاریک، تغییر در ساختار بلوری قابل مشاهده است.

۲) در تصویربرداری حالت میدان تاریک، تنها پرتوهای عبوری منحرف شده بررسی می‌گردد.

۳) در تصویربرداری حالت میدان روشن، از آن دسته پرتوهای عبوری از نمونه استفاده می‌شود که با زاویه زیادی از مسیر ورودی پراکنده شده‌اند.

۴) در تصویربرداری حالت معمولی، نقش پرتوهای عبوری منحرف نشده نسبت به پرتوهای عبوری منحرف شده در تشکیل تصویر اهمیت بیشتری دارد.

-۳۱- در تهیه نانو ذرات نیمه هادی، کدام یک از جملات زیر نادرست است؟

۱) مسیر استوالد منجر به تهیه نانو ذرات بزرگ‌تر می‌شود.

۲) رسو بگذاری اندازه گزینشی منجر به تک سایز شدن نانو ذرات خواهد شد.

۳) استفاده از مولکول‌های آلی جهت رشد نفوذ کنترل نانو ذرات نیمه هادی بسیار مهم است.

۴) در صورت دادن زمان بیشتر به محلول واکنش، پس از کامل شدن آن، توزیع سایز ذرات باریک می‌شود.

-۳۲- چاههای کوانتمی مربوط به کدام دسته از نانو ساختارها هستند؟

۱) یک بعدی ۲) دو بعدی ۳) سه بعدی ۴) صفر بعدی

-۳۳- اگر شکاف انرژی (Band Gap) در نانو ذره کروی روی سلنجید با اندازه $\frac{3}{2}$ نانومتر $\frac{1}{2}$ الکترون ولت باشد، شکاف

انرژی برای همین ذره با قطر ۸ نانومتر چند الکترون ولت است؟

۱) $\frac{6}{4}$ ۲) $\frac{4}{8}$ ۳) $\frac{2}{8}$ ۴) $\frac{0}{8}$

-۳۴- یکی از مراحل فرایند سل - ژل برای تولید نانو ذرات، به طور معمول تهیه « محلول همگن » از ماده اولیه آلی - فلزی در یک حلal است. ترتیب مراحل فرایند سل - ژل کدام است؟

۱) تهیه سل از ماده اولیه آلی - فلزی، تبدیل سل به محلول همگن، تبدیل محلول همگن به ژل و تبدیل ژل به فراوردهنهایی

۲) تهیه ژل از ماده اولیه آلی - فلزی، تبدیل ژل به محلول همگن، تبدیل محلول همگن به سل و تبدیل سل به فراوردهنهایی

۳) تبدیل محلول همگن به ژل، تبدیل ژل به سل و تبدیل سل به فراوردهنهایی

۴) تبدیل محلول همگن به سل، تبدیل سل به ژل، تبدیل ژل به فراوردهنهایی

-۳۵- کدام عبارت زیر، در رابطه با تصویربرداری در حالت ارتفاع ثابت میکروسکوپ تونلی روبشی (STM)، صحیح است؟

۱) پاسخ سیستم بازخورد (feedback) نسبتاً کند (یا کاملاً خاموش) است تا فقط جریان متوسط ثابت بماند.

۲) در حالت ارتفاع ثابت، اندازه‌گیری سطوح ناصاف با دقت بیشتری نسبت به حالت جریان ثابت انجام می‌شود.

۳) سیستم بازخورد (feedback) ارتفاع سوزن را در راستای محور Z تغییر می‌دهد تا ارتفاع را ثابت نگه دارد.

۴) نمودار ولتاژ Z-پیزو در برابر مختصات X و Y سوزن، نقشه‌ای از توپوگرافی فیزیکی سطح را فراهم می‌کند.

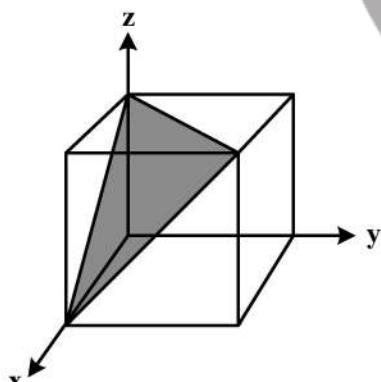
-۳۶- اندیس میلر مربوط به صفحه زیر کدام است؟

۱) (-111)

۲) (111)

۳) (11-1)

۴) (1-11)



-۳۷- یکی از روش‌های ساخت نانو میله‌ها و نانو لوله‌ها، به کارگیری تمپلیت حفره‌دار است. کدام عامل / عامل‌ها در اینکه فراورده نانو میله یا نانو لوله باشد، مؤثر است؟

۱) تنها عامل مؤثر، چسبندگی بین دیواره حفره‌ها و مواد پرکننده است.

۲) تنها عامل مؤثر، چگونگی انقباض حین انجام مواد پرکننده است.

۳) چسبندگی بین دیواره حفره‌ها و مواد پرکننده و چگونگی انقباض حین انجام مواد پرکننده، هر دو مؤثر هستند.

۴) چسبندگی بین دیواره حفره‌ها و مواد پرکننده و چگونگی انقباض حین انجام مواد پرکننده، هیچ نقشی ندارند.

- ۳۸ - علت تغییر رنگ نانو ذره طلا با افزایش اندازه نانو ذره به سمت قرمز، کدام مورد می‌باشد؟
- (۱) افزایش تفرق رایلی
 - (۲) افزایش طول موج پلاسمون سطحی
 - (۳) افزایش شکاف انرژی (باند گپ)
 - (۴) حرکت دانسیته حالت به سمت نیمه رسانا
- ۳۹ - نانو ساختارهای یک جامد کریستالی با ساختار مکعبی مرکز وجه پر (FCC)، در دمای محیط، در راستای کدام صفحه کریستالی تمایل به تشکیل دارد؟
- (۱) (۱۱۱) (۰۰۰)
 - (۲) (۱۱۰) (۱۰۰)
 - (۳) (۱۱۱) (۱۰۰)
 - (۴) (۰۰۰) (۰۰۰)
- ۴۰ - تکنیک طیف‌سنجی الکترون اوژه (AES) نسبت به کدام‌یک از عناصر زیر حساس نیست؟
- (۱) آرگون
 - (۲) اکسیژن
 - (۳) کربن
 - (۴) هلیوم
- ۴۱ - عوامل مؤثر در فرایند سونوشیمی (به کارگیری امواج فرااصوت) برای تولید نانو ذرات، کدام‌اند؟
- (۱) مواد اولیه، مواد سطح فعال افزودنی، شدت امواج و زمان اعمال امواج
 - (۲) فقط مواد اولیه و مواد سطح فعال افزودنی
 - (۳) فقط مواد اولیه و زمان اعمال امواج
 - (۴) فقط شدت امواج و زمان اعمال امواج
- ۴۲ - در کدام‌یک از تکنیک‌های زیر استفاده از شرایط خلاء فوق بالا (UHV) برای بررسی نمونه ضروری نیست؟
- (۱) طیف‌سنجی الکترون اوژه (AES)
 - (۲) میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)
 - (۳) میکروسکوپ الکترونی عبوری روبیشی (STEM)
 - (۴) طیف‌سنجی فتوالکترون اشعه ایکس (XPS)
- ۴۳ - کدام‌یک از جملات زیر، در مورد روش سنتز سینتیکی نادرست است؟
- (۱) سنتز سینتیکی به این معنی است که رشد ذرات را محدود می‌نماییم.
 - (۲) در روش سنتز سینتیکی، رشد زمانی متوقف می‌شود که فضای مورد نیاز جهت رشد پر شود.
 - (۳) در روش سنتز سینتیکی، رشد زمانی متوقف می‌شود که مقدار ماده مورد نیاز تمام شود.
 - (۴) روش سنتز سینتیکی به این معنی است که در این روش سنتز نانو ذرات با سرعت بالایی پیش می‌رود.
- ۴۴ - کنترل شرایط سنتز کدام‌یک از نانو ذرات زیر، نسبت به سایرین سخت‌تر است؟
- (۱) SiO2
 - (۲) CdS
 - (۳) Ag
 - (۴) Au
- ۴۵ - نانو ذره‌ای با قطر ۳۰ نانومتر، ۵ درصد از اتم‌ها در سطح دارد. نانو ذره با قطر ۵ نانومتر چند درصد اتم‌ها را در سطح خواهد داشت؟
- (۱) ۸°
 - (۲) ۶۵
 - (۳) ۳۰
 - (۴) ۱۰





